

上野研 卒業研究生、2006年度

稻田功一郎

奥平将俊

西田武洋

本間正徳

Seminar-Progresses-A1.ppt

2006/11/24

Ultrafast Optical Logic Lab., UEC

1



電子工学科 上野研究室 0212014 稲田功一郎



研究の背景

- 高品質な光パルス光源の必要性
- DISC-Loopによるパルス発生
- 目的
 - DISC-Loopクロックパルススペクトルの測定
- 実験
 - 2台DFB-LDヘテロダイン実験
 - DFB-LDの線幅測定実験
- まとめ

研究の背景 : 高品質な光パルス光源の必要性



波長分割多重(WDM) 100 Ch以上、高コスト、大型化 よ時間分割多重(OTDM) 技術による超高速化の研究 高品質な光パルス光源の必要性 ■安定した周波数 ■タイミングジッタが小さい ■強度ジッタが小さい 強度ジッタ タイミングジッタ

3

研究の背景 : DISC-Loopによるパルス発生

高信頼·高精度な10~160GHz光信号源

集積化・省エネルギー化可能 パルス幅、繰り返し周波数が可変 長期信頼性が高い 大量生産に適している

等の理由から、将来の超高速光パルス源として有望である





DISC-Loopパルス発生回路

目的:DISC-Loopクロックパルススペクトルの測定

共振器周波数5MHzで駆動するDISC-Loop光クロック パルスの測定において、

光スペクトルアナライザでは分解能 > 1.25GHz なので、測定不可(右上図、スペクトルが分離できていない)

周波数の異なる光と混ぜ合わせ、ビート光による光電流を 測定することにより電気スペクトルアナライザでより高分解能な 測定が可能になる(右下図、櫛状のスペクトルが観測できる)

光ヘテロダイン
異なる周波数の2光がフォトダイオードに入力
されると、出力光電流に差周波数の成分が発
生する。
$$I(t) = \left| E_1 e^{j\omega t} + E_2 e^{j(\omega + \omega_b)t} \right|^2 = E_2^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos \omega_b t$$



従来の光ヘテロダイン法の限界

光ヘテロダイン測定では、測定光の線幅の分スペクト ルが広がってしまう。温度などの揺らぎにより、線幅は 数MHzと考えられる

5.4MHz間隔の共振器モードが1つ1つ分離できなかった

測定光に被測定光の変調光を用いて線幅の揺らぎをキャンセルする方法があるが、より高周波数のクロックパルスに対してはSN比の劣化より困難である。



2台のDFB-LDによるヘテロダイン実験構成図





自己遅延ヘテロダイン法による線幅測定実験構成図





20 MHz DFB-LDの測定結果 (A)光スペクトル (a)OE変換スペクトル





176 kHz DFB-LDの測定結果 (B)光スペクトル (b)OE変換スペクトル



光ヘテロダイン法に用いているレーザの線幅 = 分解能が、共振器モード間隔よりも小さいことがわかった



・ 共振器スペクトルが分離できない原因を追究する

超高速光信号発生用光多重回路と光増幅器の分 散補償方法の研究

2006/11/24 発表者 上野研究室 奥平将俊

項目

- 背景 · 目標
- EDFA(Er-doped fiber amplifier)とは
- 実際の研究
- ・まとめ
- これから~最終目標

背景

増大し続ける通信容量を支えるために、近い将来の超高速光通信システム では超短光クロックパルスが必要とされる。 当研究室でも超短光クロックパルスを作り出し、そのパルスを使ったゲート動 作の挙動を調べたい!

現在当研究室では、OTDM(Optical Time Division Multiplexing)による多重化でパル スの繰り返し周波数が200GHzのパルス列 の発生に成功している。 しかし、パルス幅は広がり、またパルス 個々のパワーは減少する。

ー度研究室でEDFAの製作手順を確立 することにより、これからEDFAが必要に なったときに素早く製作に対応できるよう になる。

当研究室で分散(パルスの広がり)を抑えたEDFAを製作したい!



OTDM(Optical Time Division Multiplexing) 日本語でいうところの光時分割多重は時間軸上で光パルス列を多重する高速化方式のこと



1、Aから入ったパルス列はBの50:50カプ ラでVOAルート、DELAYルートそれぞれ に分波される

2、Cにきたパルス列はVOAによりパワー が減衰し、Dにきたパルス列はDELAYに より時間遅延が与えられる

3、C、Dそれぞれから出てくるパルス列は Eにおいて合波され、時間軸上でパルス列 は多重される カプラ:光を合波または分波する部品。50:50カプラ ならば、入れた光をパワー比で半々に分波する。 VOA(可変光アッテネーター):光に対する減衰器 DELAY:光に対する遅延器



EDFA(Er-Doped optical Fiber Amplifier)

EDFAに使うファイバーは、コア部分に希土類の一種であるEr3+(エルビウムイオン)を添加して作る。 このようなファイバーをEDF(Er-doped fiber)といい、下図に示すような構成で、励起には半導体レーザー を用いる。

0.98 µ mや0.8 µ mの波長の光で励起された場合、その準位には電子は長くとどまらず、短い時間(数ピコ秒)で下の準位に落ちる。ここから更に下に落ちる時に、1.55 µ m帯の信号光を増幅(誘導放出)する。



EDFAに内蔵するファイバー長の見積

1、EDFスペック(EMP-980)からの計算

XmW×0.86(量子変換効率)×980/1550=250mW(24dBm) X=460mW(26.6dBm) CorActiveEDF EMP 980 Absorption@980nm >6(dB/m) 計算上最短で5mは必要である

2、研究室所有Pritel社製EDFA、内蔵ファイバー長測定結果



SMF1.18m挿入時と被測定ファイバ ーなしの時間差は0.0582×10⁻⁷[s] 以上より EDFA#1(22dBm) 6.7962m EDFA#2(15dBm) 5.9101m EDFA#3(18dBm) 8.2742m EDFA#4(18dBmPM) 12.1143m

EDFAのASE(amplified spontaneous emission) スペクトル

Avanex製LD AJM-999(976nm)を入射しEDFのASEスペクトルを測定した



上図CorActive社製EDF EMP-980 15mのASEスペ クトル 下図Nufern社製EDF EDFC-980 15mのASEスペク トル

・共にスペクトルは似た形になっている
 ・注入電流を増やすにつれて、EMP-980では
 1550nm付近での傾きが現われてきた
 ・EDFC-980では電流の増加とともに山が短波長側
 に移動したが、EMP-980では電流を増やしても
 形を留めたまま全体の強度が増加している。

偏波依存性



1550

1555

Wavelength(nm)

偏波依存性

1560

1565



利得飽和



CW光注入電流100mA固定 可変アッテネーターを0~55dB EDFA励起光源注入電流100mA、150mA

100mA(40.56mW)注入時飽和出力パワー CorActive EMP-980 1.62dBm Nufern EDFC-980 2dBm

150mA(63.41mW)注入時飽和出力パワー CorActive 2.54dBm Nufern 4dBm

・飽和出力パワー 利得が3dB減少する時の出力パワー 取り出せるパワーの目安 ・非飽和利得 励起パワー当たりの利得が小さい(EDFが短く励起光を 十分吸収しきれていない) 長さを増やしてみる(10m)

・飽和出力パワー
 まだ目標飽和出力(+24dBm)に届いていない 高出力
 LD(500mW)2台による双方向励起により、励起パワーを
 増やす

これから

EDFによるパルス幅の広がり測定



·MUXを使った高速パルス発生実験

・MUXに対するDCFによる分散補償

最終目標 ・自作EDFAとMUXの分散補償をし、使い易い形で残す

DISC光ゲートの周波数と注入電流 スケーリング則の理論解析研究





- 研究の背景
- 研究の目的
- 動作原理
- 計算結果
- まとめ
- 今後の計画

研究の背景



研究の目的

ゲートシミュレータをゼロから作成し、DISCゲートの周波数、注入電流スケーリング則を数値解析



• 高周波での効率の良い波長変換

DISC (Delayed-Interference Signalwavelength Converter)



理論解析のモデル

レート方程式

$$\frac{d}{dt}n(t) = \frac{I_{op}}{qV} - \frac{n(t)}{\tau_c} - \frac{1}{V} \{G[n(t)] - 1\} \cdot \frac{|E_{cw}(t)|^2 + |E_{signal}(t)|^2}{\hbar\omega}$$

n:キャリア密度 I_{op}:SOAへの注入電流 V:SOAの活性層の体積 _c:キャリアの寿命 E_{signa}:パルスの光強度 E_{cw}:CW光の光強度



計算結果1:パルスの利得飽和



利得飽和:光強度が強くなるとSOAの利得が下がる







7

計算結果2:ゲート出力



まとめ

- DISCゲートのシミュレータをゼロから作成し、
 ゲート出力まで完成した。
- 計算結果と検証モデルがほぼ一致したことにより、作成したシミュレータが原理通りの結果を再現できる。

今後の計画

- 数値解析
 - ゲート出力とパラメータとの因果関係
 - DISCゲートの周波数と注入電流のスケーリング則
- 拡張性

- サブルーチン構造やパラメータの入出力法の改良

シミュレータの追加要素
 スペクトルの計算

PC/QDゲート評価用 超高速ポンプ・プローブ計測法の 入力ダイナミックレンジの研究

電子工学科 上野研究室 0312126 本間 正徳

1

<u> 発表内容</u>

- ・研究の背景
- ・研究の目的
- 実験構成·結果
- まとめ

<u>研究の背景</u>

現在、光ネットワークシステムの世界では 全光ゲートなどの研究がなされている 目指す所は高速動作・低エネルギー動作・小型化 PC(フォトニック結晶)、QD(量子ドット)が注目されている 超高速動作・低エネルギー動作・微小化の可能性 未来の光ネットワークへの期待





<u>時間パルス幅の測定-構成図・結果</u>



Fig.1 Experimental setup Cross-correlation setup using upconvertion in BBO crystal between the sliced 1.3um pulses and OPAL leftover pulses(150fs, 775nm, 200mW).

MO: microscope objective

Fig.2 Temporal pulsewidth SMF: 20cm, OPAL center-wavelength: 1290nm, slicing with BPF: 1310nm, FWHM: 360fs, average power after slicing: 5mW

(2006/10/11)

<u>XGM(相互利得変調)の測定-構成図</u>



Fig.3 Pump & Probe experimental setup for SOA

OPAL signal beam(80MHz, 300mW,150fs)

<u>XGM(相互利得変調)の測定-結果</u>



Fig.4 (a) XGM of 1.3um in Inphenix SOA @ 150mA. Pump's pulse width, wavelength, input power is 150fs, 1319nm(with BPF) and 1mW,respectively. Probe's pulse width, wavelength, input power is 360fs, 1330nm(with BPF) and 6uW, respectively.
(b) Closeup of the ultrafast dynamics(SHB, CH). FWHM of gain dip is 1.43ps. Background level is ~10mV(2.8%).

> SMF: 20cm MO: × 20

SHB(Spectral Hole Burning) CH(Carrier Heating)

(2006/11/01)

<u>PC/QD(フォトニック結晶/量子ドット)の測定-構成図</u>



OPAL signal beam(80MHz, 300mW,150fs)

まとめ

主な結果

 ポンプ・プローブ法によるSOAのXGMを測定出来た 実験構成がPC/QD測定に使える 信号パワー360mV、雑音パワー10mV(2.8%)

今後の課題